

## UVA PRINT HPV



### UVA PRINT HPV

UV-Hochleistungsflächenstrahler

### EIGENSCHAFTEN

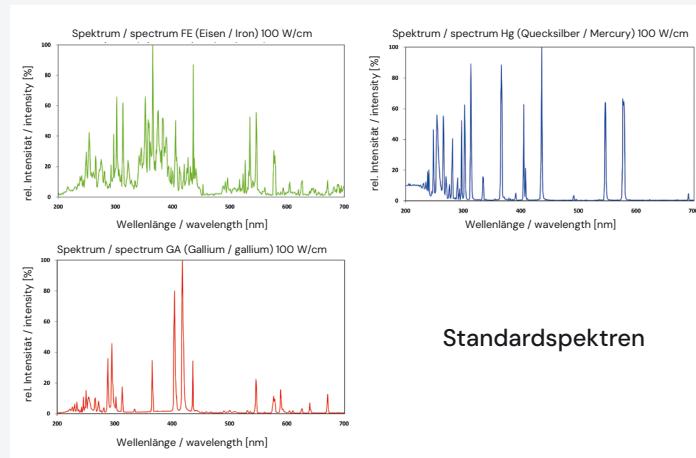
- Kompakte leistungsstarke UV-Trockner
- Zwei Leistungsstufen (1 kW und 2 kW)
- Leistungsregelung 50 % / 100 %
- Leistung bis 200 W/cm
- Alle Standard- und viele Sonderwellenlängen erhältlich
- Niedrige Substrattemperatur

### VORTEILE

- Integration in nahezu alle Fertigungsprozesse möglich
- Hocheffizient für höchste Produktionsgeschwindigkeit
- Wartungsfreundlich durch modularen Aufbau
- Einfache Integration dank „Plug & Play“

# UV-HOCHLEISTUNGSFLÄCHENSTRAHLER

Der kompakte UV-Hochleistungsflächenstrahler mit CAD-optimierter Reflektorgeometrie ermöglicht maximale UV-Intensität in Relation zur Leistungsaufnahme. Durch den einfachen Strahlerwechsel können die Spektren und Bogenlängen auf die verschiedenen Anwendungen abgestimmt werden. Das UVA Print HPV wird zum Aushärten UV-reaktiver Klebstoffe, Vergussmassen, Kunststoffe, Farben und Lacke eingesetzt. „Plug & Play“ macht die Installation besonders einfach. Die Versorgungsspannung beträgt für beide Leistungsstufen (1 kW und 2 kW) 230 V bei 50 Hz.



## STEUERTEIL UND ENERGIEVERSORGUNG

- Leistungsregelung zweistufig 50 % / 100 % mit einer Bogenleistung von:  
100 W/cm / 200 W/cm bei 100 mm Bogenlänge  
66 W/cm / 133 W/cm bei 150 mm Bogenlänge  
50 W/cm / 100 W/cm bei 200 mm Bogenlänge
- Schnittstelle für externe Shutteransteuerung und Stufenschaltung 1 kW / 2 kW
- Externes „Lamp Error“ und „Shutter open/close“ Signal
- Optional Fernbedienung oder Fernbedienung mit Timer
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 634 mm

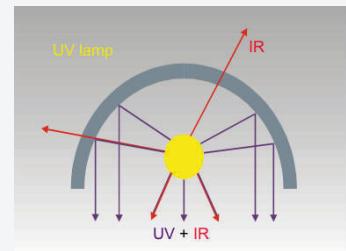
## STRAHLERTEIL

- UV-Hochleistungsstrahler mit Bogenlängen von 100, 150 und 200 mm
- CAD-optimierte Reflektorgeometrie
- Ventilatoren im Strahlerteil integriert
- Wahlweise mit elektrisch oder pneumatisch angetriebenen Shutter oder ohne Shutter
- Advanced Cold Mirror System ACM zur Temperaturreduzierung optional
- Dichroitische Reflektoren optional
- Gegenkühlplatte optional

## OPTIONALE REFLEKTOREN

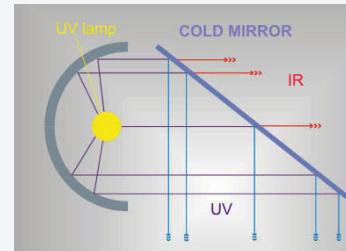
### Dichroitischer Reflektor

- Reduktion der IR-Strahlung um ca. 40 %
- Reduzierung des Temperaturanstiegs auf dem Substrat um bis zu 30 %
- nachrüstbar



### Advanced Cold Mirror (ACM)

- Reduzierung der IR-Strahlung um bis zu 85 %
- Reduzierung des Temperaturanstiegs auf dem Substrat um bis zu 65 %
- nachrüstbar



**Hoenle AG**  
Nicolaus-Otto-Str. 2  
82205 Gilching  
Germany

Telefon: +49 8105 2083-0  
curing@hoenle.com

[www.hoenle.com](http://www.hoenle.com)

Alle technischen und prozessrelevanten Angaben sind von der Anwendung abhängig und können von den hier angegebenen Daten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. © Copyright Dr. Hoenle AG. Stand 10/25

